BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



(2.0604)

(IE)

特 許 願(

昭和40年 2 月12日

特許庁長官 三 老 奉 夫 殿

1 発明の名称

アイシムの政治政治

生 所

大阪府門貞市大学門点10.88番地 松子電工株式会社内

名物种种类的

3 特許出顧人

拉珠 2条

大阪府門真市大学門直1048番地 (583) 松 下 電 工 抹 武 臺 社

4、灵者 世 理 人 (583) 松下電工株式臺報

超便置号 530

所 大阪市北区堂島上2丁目39番埠(毎日産業ビル内)

五 五 名 5 添耐書類の目録

 (1) 明細書
 1 通

 (2) 図 面 1 通

 (3) 委任状
 1 通

(4) 類書副木

1 通

⑩ 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭

49 - 107069

43公開日 E

昭49.(1974)10.11

2)特願昭

48-17276

②出願日

昭舒.(1973) 五. 江

審査請求

未請求

(全5頁)

庁内整理番号

62日本分類

6681 37 2102 48

25(5)LZZ 24(5)B6Z/ Z/

明 細 書

/ 発明の名称

フィルムの接着方法

2 特許請求の範囲

1,2一ポリブタジェン類にクリシジル基 含有の単盤体と他のじュルモノマーの少な、2 ーボ リフタジェン類を調整し、このクラフト化1,2 ーボリブタジェン類を関整し、このクラフト化1,2 ーボリブタジェン類を関整せる物質をおい、スチン 取いはその誘導体で勘定を接着するに終し、次い用 ラフト化物を主として硬化させることを特別 とするフィルムの接着方法。

3 発明の詳細な説明

本発明は1,2ーポリブタジェン類にグリシジル基含有の単重体と他のビュルモノマーの少なくとも一方をグラフト直合させてグラフト化1,2ーポリブタジェン類を調整し、このグラフト

化1・3 ーポリブタジェン類の脱密族を行ない、スチレン取いはその酵導体で粘度を調整せる樹脂 密液を用いつイルムと他の基材を接着するに除し、まずグラフト化物を主として硬化させたのち、次いでスチレン取いはその酵湯方法に係り、そとを特徴とするころはフィルムとフィルムは 切り こと 他の とする ところは フィルム とフィルム はって 強固に接着 し得るフィルムの接着方法を提供するにある。

イルムを他の基材に製着する場合、グラフト化物 が春葉を含むと加熱硬化の際に気泡やフィルムの しわ毎を発生し良好な船果を得ることができない 。 したがつてグラフト化物中の脊媒を除く必要が あるが脱酢媒するとグラフト化物の粘度が上昇し 実用に供しない。そのためスチレン。スチレン時 導体等を用い粘度を低下させたグラフト化物に重 合触薬を弥加して基材にコーティングしフィルム を貼合せたのち加船硬化させる必要がある。しか しながらスチレン、スチレン誘導体等を用い粘度 調整するためグラフト化物中のエポキシ基礎度の 低下、スチレン、スチレン誘導体等の硬化による 収縮率の増大、熱によるフィルムの収縮等により フィルムと基材の接着力が優端に低下しさらに気 抱、しわ毎を発生しやすく。また常温硬化型の触 族を用いた場合については気泡。しわ等の発生は ないが接着力が弱いという欠点があつた。

本発明者らは以上の点について種々検討した結果。 フィルムと基材との接着が均一かつ良好でしかる気泡、しむ等が生じないフィルムの接着方法

$$\begin{array}{c|c} HC-CH_{2}-CH_{2}-CH-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}-C$$

を見出すことに成功したものであつて、以下詳細 に説明する。ますグラフト化物の製法について説 トと他のピニルモノマーを1,2-ホリブタジェ シ類に与ジカル重合開始剤の存在下にグラフト重 台させるととにより得られる。本発明で用いる1 ,2-ホリヺタジエン類とは1,2-ホリブタジ エン (構造式[J]) 。 1 , 2 - ホリラタジェンクリ コール (構造式(目))、1,2-ホリブタジェンカ ルポン酸(構造式(M))、 1 , 2 - 結合を主体とした スチレンープタジェン共集合体(IV)、1.2 ーポリ **カタジェングリコールとジイソシアナート類とを** 反応させて得られる下配構造式(VIのもの、1,2 ーポリブタジェン類 のペンタント二重結合を酸化 してエボキシ化したエボキシ化1,2~ボリブタ ジェン(構造式(M))、エポキシ基の硬化剤として 有用なマレイン化1。2-ポリブタジェン(構造 式(間))などである。

勿論 (1)~(例) はそれぞれを単独で用いても、2 種以上の混合物として用いてもよい。

以上に示した1,2 ーポリブタジェン類は主領に結合した側鎖の形態で二重結合を有する。したがつてこの二重結合にラジカル重合歯絶剤を用いて重合性モノマーをグラフトさせることが可能である。前記(1)~(M)のポリブタジェン類に対してグラフト重合に供する重合性モノマーとしてはグリシジアクリレート、グリシジルメタクリレート

が用いられ、これらと以下に例示する重台性モノマーが併用される。 すなわち

(1) スチレンおよびその辞退仏

スチレン、核腫換アルキルスチレン(メチルスチレン、ジメチルスチレン、エチルスチレン、エーゴ イソブロビルスチレン、ブチルスチレン、ェーブ チルスチレンなど)、後量摂アルコキシスチレン (メトキシスチレンなど)、αーメチルスチレン 、ハロゲン化スチレン(クロルスチレン、ジクロ ルスチレン、ブロムスチレン)、ヒドロキシスチ レン、アミノスチレンなど

(ロ)アクリル酸とその誘導体 -

アクリル酸、アクリル酸エステル (アクリル 酸メチルな と)。 メタクリル酸、 メタクリル酸エ ステル (メタクリル酸エチル、メタクリル酸 ブチ ルな と) な と

W アクリロニトリルメタクリロニトリルなと これらのものは単に例示したものであり、本工 程において利用されるモノマーが上記のものに限 定される趣旨ではない。また以上例示のものの2

(2) アゾ化合物

アリピスイソプチロニトリルなど

本工程を実施するに際しては、まず前配1,2 ーポリプタジェン類と重合性モノマー類を反応容 数にとりかつ重合開始剤を加えて芳香族炭化水素 (ペンセン、トルエン、キシレンなど)、塩素化 炭化水素(四塩化炭素、エチレンクロライド、モ ノクロルベンゼン、クロロホルムなど)、垛状エ ーテル化合物(ジオキサン、テトラヒドロフラン カと)、ケトン(アセトン、メチルエチルケトン など)等の希媒中でクラフト反応を行わせる。と の場合必要に応じて重合促進剤(ジメチルアニリ ン、ジェチルアニリンなど)や連鎖移動剤(クロ ロホルム、四塩化炭素、アセトンなど)を加えて もよい。ラジカル重合開始剤の使用量は前記 1,2 ーホリブタジェン類の 0.1 ~1直量多の量が用い られるが、この使用範囲に限定する趣旨ではない 。 反応温度は50~100℃程度が適当であり、 反応時間はほぼ1~20時間位が適当であるが、 反応物の選択によつてはこの範囲外で行う必要の 種以上の混合物も用いることができる。

しかし」、2 - ボリブタジェン類としてエポキシ化1、2 - ボリブタジェン (M)を用いるとき ルルカリンジルアクリレート。 グリレートを用いる必要はない。 予めてはない。 予めているが、1 - 1 ののである。 しかし必ず何れの理解がある。 しかし必ず何れの必要を使せるととにより得られるグラフトを開かるととなった。 ではないのできる。 ではないできる。 ではないできる。 ではないできる。

グラフト反応の**駅に**用いられるラジカル重合開 始剤を例示すると

(1) 有极過酸化物

ペンソイルパーオキサイド、メチルエチルケトンパーオキサイド、 セーブチルパーペンソエート、シーセーブチルパーペンソエート、クメンヒドロパーオキサイド、ジクミルパーオキサイドな

生する場合もある。したがつてその都度反応条件 は最も選当なものを進ふべきである。

以上のようにして得られる生成物は脅薬を含む ため完全に脱密媒を行なり。しかしグラフト化物 は一般に粘度が高いため上配に掲げたスチレン政 いはその誘導体を用い適当な粘度に希釈する必要 があるが接着強度からみて1,2-ホリナタジェ ン類のクラフト化物が50単量の以上であること が望ましく希釈剤としてはスチレンが特に有用で **ある。以上のようにして待られたクラフト化物に** うジカル重合開始剤、必要とあらば助無異として ナフテン酸金属塩を瘀加する。 ラジカル連合院 始 剤としてはペンソイルパースキサイド,ヒーラチ **ルバーベンソエイト,クメンヒドロバーオキサイ** ド・ジクミルバーオチサイド・メチルエチルケト ンパーオキサイド等が適当である。またナフテン 敵金氏塩としてはナフテン酸コパルト・ナフテン 酸マンガン等が適当である。舷媒は硬化塩度によ つて決るが、JIS-K69C1と向じ装置を用 いて第一段の使化させたい温度におけるSPI値

を測定しSPI値が1.0以下にする触数を語ぶと とが顕ましい。ことでSPI領は、

最高発熱温底-85℃ SPI==

8.5 Uから並大発素温に達するまでの時間

第一段目の硬化温度あるいは常温で長時間改進

硬化温度迄あまり急激に温度上昇させるとしわ、 気泡等が少し発生する場合もあるので圧怠す要す る。 フィルムとしてはポリエステルフィルム、ナ ィロンフィルム、ポリブロビレンフィルム等を用 い待るが、ポリエステルフィルム同士、ポリエス テルフィルムとアルミ箔、鉄板取いは網路等と接 着に特に有用である。

次に本発明を"実施例に基づいて具体的に説明する。

〔寒脆奶〕〕

遊焼冷却器、簡下超斗、窒素ガス導入管等を備えた反応容器に平均分子量が1000の1,2一ポリブタシエングリコール(Nisso,PBGー1000,無造式(II)の化合物)100点量量の(以下になり、トルゴン50部を住送中したのでは、カスを導入しながら110℃に加熱し提出した。ない、カスを導入しながら110℃に加熱した。ない、カスを導入したが発した形を10分で適下した。ない、エン15部にを解した形を10分で適下した。ない、まま5時間加熱提供を続けりレタン化した。ない、このウレタン化1,2~ホリブタシエンの反応を

した場合クラフト化物の硬化はさらに進むが、 この硬化が進みすぎるとフィルとと基材の最着強度が次部に低下する。 この時点で半硬化状態のクラフト化物を取り出して150 U以上の乾燥吸中に放置すると、 念訳剤として加えた名釈剤(例えばスチレン)は殆んと飛数して1、2ーポリラくなり、この時点では名釈剤がまた殆んと硬化していないことがわかる。

100m、ペンセン12.5 部、メチルエチルケト シ25.6 部、ペンソイルパーオキサイド 0.4 部を 反応容器に仕込み窒素カスを導入しながら70℃ に加温しスチレン 5 2 部とグリシジルメタアクリ レート18部を90分をかけて森加した。反応温 度は適宜調節し70℃を越えないようにし 5 時間 反応させたのち進鹿冷却器をリーじゃに冷却器に 替え機拌しながら系を徐々に飯圧にし腕軽碟を行 なつた。内容物の温度は脱密膜のため低下するが 最終には70℃に保ち放圧度を100mmHyにして 1時間で完全に脱密媒した。次にこの系を常圧に 戻しスチレン48部を追加して攪拌し粘度3000 ひとのグラフト化物を得た。 とのグラフト化物 1 ○○配にペンソイルパーオキサイド8部、ナファ ン 散 コ パ ル ト の 0.8 多 ス チ レ ン 智 液 0.5 部 を 兪 加 して混合した。女にこの触典を数加したグラフト 化物をロールコータを用いて厚さが40mで幅が 4 0mのアルミ箱上に30gの厚さてコーティン クレマイラーフイルムをラミネートした。 とのち ミネートしたものを100℃の胎風乾燥後の中を

2 0 分間かけて返しグラフト化物を学説化させて フィルムとアルミ裔とを接着固定した。これをさ らによ5分かけて1 6 0 ℃に想度上昇させかり分 間硬化させ気泡、しわ等のない接着密度の大きな 積層シート材料を得た。次に特性を示す。

No		硬	化	*	r i	别难应·度
1	100°C	化直	俊			15-1349
2	100°C硬化後48時間放ໝ					0.4~0.6
3	100°C 2	0分.0	大いで.	eor.	o∪分で硬	化 条1.5 以上
4.	100.C'	は時間	して硬	化	•	0.2 ~ 0.4
ő	160°C.	10分	で殴り	5		シウ、気を生

※ 接着の現界面でワイルムが設けったの側定 不能

|物 雄 強 度 は 幅 か 1 0 m む 材料 を 垂 直 に 引 張 り オ |- ト グ ラ フ で 砌 定 。

クラフト化物の100℃におけるSF1座 SPI=0.60℃/sec

Mu 2 のサンブルのフイルムを取り除いたものを 1 o 0 ℃で 6 0 分間放成した時のスチョンの飛動量 は初期重量に対し3 1 % であつた。

吸とフィルムの間がはがれる前にフィルムが接着 境界面で会け測定不能(1.5 駅以上)であり、またSFIは 0.3 γ℃/sec であつた。

〔寒脆例3〕

実施例1と同じクラフト化物100能に対し エーラチルバーペンソエイト2部を加えぎる三階 にロールコータで25μの厚さにコーティングし 、マフイルム(テイジン)をラミネートして120 し。50分間で半硬化したのち20分間がけて1 フリでまで温度を上昇させ30分間で硬化させて しわ、気泡のない材料を得た。この特色の接終剔 整態度はフィルムが接着境界面で袋灯制定不能(1.5以上)であり、またSPI値は 0.32 1/160c であつた。

〔與應例4〕

実施例1のクラフト化物をスチレン濃度が50%になるようにし、他は実施例1と全く同様にしてした。気包のない材料を待た。この材料の最終 効准強度はフィルムが接着境界面より裂け物定不 能であり、また3P1値は0.52であつた。

(比数约1)

型磁阀1と同じクラフト化物と同じ方法を用いて常退浸化用の触媒として用いられると「ファルバーペッジエイト2部とアファンだコバルト0.6 分格被(SP1値が1.0以上の触珠)を用いて100℃、20分で硬化させたのち160℃できられて制御化させた。しかして得られた制御シート材料は歳終制軽強度が0.2~0.4 %、SP1値か2.3 ℃/sec であり、またしわ、気泡等の発生が見られた。

(英瓶分2)

実施約1と向じクラフト化物100mにモーープチルパーペンソエイトを添。ペンソイルパーオーサイド 1部を添加し、寸法が0.3×400×400 への鉄板に50μの厚さでクラフト化物をロールコータでコーテイングし市態のフイロンフイルム(乗し)を貼合せた。次にこれを110℃、50分で半級化させたのち10分間かけて150℃に温度を上昇させ60分間で級化させてした。過度の大い材料を得た。この材料の最終網底は鉄

a 新記以外の発明者

注 所 大阪府門具苗穴字門真 1048番地